JP62007622A2: PRODUCTION OF SILICA SOL HAVING EXTREMELY FINE GRAIN DIAMETER

Prodn. of silica sol of microscopic particle dia. - by reacting ହDerwent Title:

ag. colloid of active silicic acid with alkali metal silicate, acid

is added and sol is concentrated [Derwent Record]

JP Japan ହCountry:

> A (See also: JP04055127B4) PKind:

WATABE YOSHITANE: ♥Inventor:

ANDO MIKIO;

KAGAMIMIYA TSUTOMU:

NISSAN CHEM IND LTD

News, Profiles, Stocks and More about this company

ହPublished /

1987-01-14 / 1985-07-04

Filed:

JP1985000147365 **⊗**Application

Number:

Advanced: C01B 33/143; C01B 33/148;

Core: C01B 33/00; IPC-7: C01B 33/143;

C01B 33/148;

& Priority

1985-07-04 JP1985000147365

Number:

@Abstract:

PURPOSE: To efficiently produce high-concn. stable silica sol in a simple process by allowing activated silicic acid to react with an alkaline metal silicate ag. soln. and thereafter adding acid, aging the mixture and condensing the obtained silica sol.

CONSTITUTION: (A) an aq. colloid soln. (2W5pH, 2W6wt% SiO2) of activated silicic acid is slowly added to an alkaline metal silicate aq. soln. (1.5W8wt% expressed in terms of SiO2) at 30W65°C in the sufficient stirring until SiO2/M2O (M is K and Na.) molar ratio reaches 20W40. (B) thereafter the reaction of the mixed liquid obtained by the above-mentioned (A) is completely finished at 30W65°Cin the stirring. (C) after adding equivalent acid proportionate to 25W75% alkaline equivalent resulting from alkaline metal silicate contained in the reacted mixture liquid obtained by the above-mentioned (B) to the reacted mixture liquid, this reacted mixture liquid is aged at 30W65°C. (D) then the aimed silica sol is obtained by condensing silica sol obtained by the above- mentioned (C) with a fine porous membrane.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



1 page

DELPHION

No active trail

Select CR १९०० प्रत्याक्षी



PRODUCTS

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

The Delphion Integrated View: INPADOC Record

Get Now: PDF | File History | Other choices Tools: Add to Work File: Create new Work File Add View: Jump to: Top Ţ,

> ଡTitle: JP04055127B4: KYOKUSHORYUSHIKEISHIRIKAZORUNOSEIZOHO

ହCountry: JP Japan

B4 Published Examined Patent Application (See also: JP62007622A2) ହKind:

<u>High</u> Resolution الجابطات

WATABE YOSHITANE; ହInventor:

ANDO MIKIO;

KAGAMYA TSUTOMU;

NISSAN CHEMICAL IND LTD ହAssignee:

News, Profiles, Stocks and More about this company

PPublished /

1992-09-02 / 1985-07-04

Filed: **₽**Application

JP1985000147365

Number: **೪IPC Code:**

Advanced: C01B 33/143; C01B 33/148;

Core: C01B 33/00; IPC-7: C01B 33/143;

C01B 33/148;

₹ECLA Code: None

₽Priority

1985-07-04 JP1985000147365

Number:

@INPADOC Legal Status:

None Get Now: Family Legal Status Report

영Family:

ı	PDF	<u>Publication</u>	Pub. Date	Filed	Title
	Ø	JP62007622A2	1987-01-14		PRODUCTION OF SILICA SOL HAVING EXTREMELY FINE GRAIN DIAMETER
	ß	JP04055127B4	1992-09-02	1985-07-04	KYOKUSHORYUSHIKEISHIRIKAZORUNOSEIZOHO
	2 f	family members shown above			

POther CHEMABS 108(14)115113E DERABS C87-052875 JAPABS 110184C000130







Nominate this for the Gallery...

THOMSON

Powered by Verity

Copyright © 1997-2006 The Thomson Corporation

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us | Help

⑩ 日本 国特許庁(JP)

① 特許出願公告

許 公 報(B2) 砂特

平4-55127

Sint. Cl. 5

繼別記号

庁内整理番号

❷❷公告 平成4年(1992)9月2日

C 01 B 33/148 33/143 6971-4G 6971-4G

発明の数 1 (全7頁)

❷発明の名称 極小粒子径シリカゾルの製造法

> 374特 顯 昭60-147365

❷公 爵 昭62-7622

簡 昭60(1985)7月4日 **₩**

@昭62(1987) 1月14日

@発 閉 凇 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会社中 客 渡 部 央研究所內

假発 明 者 艀 夫 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会社中 安 央研究所内

22 ဓ 老 给 猤 千葉県智庫郡袖ケ浦町北袖11番 1 日産化学工業株式会社 袖ケ浦工場内

会 題 日産化学工業株式会社 人 査 官 놭 村 康

東京都千代田区神田錦町3丁目7番池1

Z

砂特許請求の範囲

- 1 a SiO₂として1.5~8重量%のアルカリ金 麗珪酸塩水溶液に、PH2~5、SiQ2~6重量 %の活性珪酸の水性コロイド溶液を、SiOs/ MzO(但し、Mは前記アルカリ金属強酸塩のア ルカリ金属原子であるK又はNaを表わす。〉モ ル比が20~40となるまで30~65℃で充分な攪絆 下に徐々に添加する工程
- b a工程に引き続き、a工程により得られた反 応混合液を30~65℃で攪拌下反応を完結せしめ 10 従来の技術 る工程
- b工程により得られた反応混合液に、鉄液中 の前記アルカリ金属珪酸塩に由来するアルカリ 当量の25~75%に相当する当量の酸を添加した 工器
- d c工程により得られたシリカブルを微細多孔 性膜により機械する工程

を包含することを特徴とする安定な高置度極小粒 子径シリカゾルの製造法。

発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、極小粒子径シリカゾルの製造方法の 改良に関する。

2

本発明の低小粒子径シリカゾルのコロイド粒子 は、アナリティカルケミストリー (Amalytical chemistry)第28巻第12号(1956年)第1981頁に 記載のシアーズ (Sears) 適定法によってその径 5 が3~7muと測定される。このシリカゾルは活性 が高いために、その性質が利用される種々の用 途、例えば、金属表面処理剤、接着剤、結合剤、 抄紙工程における填料保持剤、繊維処理剤等に用 いられる。

電子顕微鏡によつて測定される粒子径が5~ 10muである小粒子径シリカゾルの製造法として は、米国特許第3711419号明細書に、SiO₂1~7 重量%のアルカリ金属シリケート水溶液に粒子径 後、得られた反応混合液を30~65℃で熱成する 15 2muUJ下の2~14重量%の酸性シリカゾルを25~ 35℃、25~50℃、50~90℃及び70~100℃で分割 添加し、水を蒸発させることによりSiOx濃度19 ~36重量%のシリカソルを得る方法が示されてい る。

> 電子顕微鏡によつて測定される粒子径が5~ 10muである小粒子径シリカゾルの他の方法とし て、特開昭38-110416号公報に酸性のシリカゾル 水溶液を陰イオン交換樹脂で処理することにより 得られる活性な中性シリカゾル水溶液を70°C以上

でアルカリ水溶液に、1分間当りに加えられる SiOaとアルカリ水溶液中のアルカリとのモル比 SiO₂/R₂Oが10以下となる速度で加え、限外沪過 去で認縮することによりシリカゾルを得る方法が 示されている。

粒子径が2~5mgである極小粒子径シリカゾル の製造法としては、米国特許第3714064号明細書 に、アルカリ金属シリケート水溶液に粒子径5mu 以下のSiO₂5~10重量%の酸性シリカゾルを68℃ SiOa濃度10~25重量%のシリカゾルを得る方法 が示されている。

発明が解決しようとする問題点

ト記米国特許第3711419号明細書に記載の方法 は、高濃度シリカゾルを得るための機縮に水の蒸 発法が用いられ、多大の熱エネルギーを要し工業 的生産方法として効率的でない。上記特別昭58-110416号公報に配載の方法では、水の蒸発のため の熱エネルギーは要しないが、酸性のシリカゾル 20 を陰イオン交換樹脂で処理する工程を要し、また この方法で得られたシリカゾルの安定性も充分で ない。上記米国特許第3714064号明細書に記載の 方法により得られたシリカゾルも高濃度では安定 性が充分でない。

シリカゾルは一般に、SiOz澀度が高い程、ま た、粒子径が小さい程安定性に乏しくなる。シリ カソルの粒子径が7~8mgより小さいと、電子段 微鏡によって粒子径を正しく測定することが困難 である。また、一般にシリカゾルの粒子径は、30 BET法により比表面積を測定し、その値から換 算して求められるが、BET法はシリカゾルの乾 燥体について測定が行われるために、極小粒子径 シリカゾルの場合には、乾燥時に粒子間の結合が 起り、シリカゾル中に現実に分散している形態の 35 にある。 粒子の比級面積よりも小さい値として剝定される から正しい値として測定されない。これに対し、 シアーズ協定法による粒子径の側定は、シリカゾ ル中に分散されている状態のコロイダル粒子につ いて行われるために、この方法によれば正しい粒 40 子径が求められるが、その粒子径は必ずしも安定 性と関連づけることができない。

シリカゾルの粒子径を測定する別の方法とし て、ジャーナルオブケミカルフイジツクス

(Journal of Chemical Physics) 第57卷11号 (1972年) 第4814頁に記載の勤的光散乱法・準弾 性レーザー光散乱法(以下、レーザー散乱法とい う。) も適切な方法であることが見出されたが、 5 この方法による測定値と、シアーズ協定法による 測定値とは一般に一致しない。粒子径が10mg以 上であるシリカゾルについて、電子顕微鏡による 方法、シアーズ滴定法、BET法及びレーザー散 乱法による粒子径測定値を対比すると、電子顕微 以下で水を蒸発させながら添加することにより 10 鏡による方法で球状粒子であるにもかりわらず、 レーザー被乱法による測定粒子径の値がシアーズ 適定法又はBET法による測定粒子径の数倍にも 達するものがあり、これはコロイダルシリカ粒子 が液中で2箇以上凝集したミクロ凝集体を形成し 及び米国将許第8714064号明細書に記載の方法で 15 ているためと考えられ、この傾向は粒子径が小さ くなる程大きい。従つて、シアーズ商定法による 測定粒子径とレーザー散乱法による測定粒子径の 比が1に近くなる程、コロイダルシリカ粒子は液 中で個々に独立して分散していると言える。

> 上記ミクロ凝集しているシリカゾルは、安定性 に乏しく、従つて、シリカゾルの安定性について は、シアーズ縮定法による測定粒子径が同一で も、この値に対するレーザー散乱法による測定粒 子径の値の比(以下、粒子径分散度という。)が 25 1に近い程安定性が高いと評価でき、また、上記 従来法による安定性に乏しい粒子径5~10muの シリカゾル、或いは粒子径2~5mμのシリカゾル は、上記粒子径分散度が4~5であることが見出

本発明の目的は、シアーズ脳定法による測定粒 子径が3~7muであつて、上記粒子径分散度が 1.6以下である商機度でも安定なシリカブルを簡 単な工程により、かつエネルギー消費の少ない工 礎によって効率よく製造する方法を提供すること

問題点を解決するための手段

本発明のシリカゾルの製造法は、下記a、b、 c及びd工程を包含することを特徴とする。

a SiOtとして1.5~8重量%のアルカリ金属珪 酸塩水溶液に、pH2~4、SiO₂2~6重量%の 活性珠酸の水性コロイド溶液を、SiOt/MtO (但し、Mは前記アルカリ金属珠酸塩のアルカ リ金属原子であるK又はNaを表わす。)モル比 が20~40となるまで30~65℃で充分な優排下に

徐々に添加する工程

- b a工程に引き続き、a工程により得られた反 広侵合液を30~65°Cで選拌下反応を完結せしめ
- c b工程により得られた反応混合液に、該液中 の前記アルカリ金属珪酸塩に由来するアルカリ 当量の25~75%に相当する当量の酸を添加した 後、得られた反応混合液を30~65℃で熟成する 工程
- 性臓により濃縮する工程

本発明のa工程に用いられるアルカリ金属建設 塩水溶液は、アルカリ金属珪酸塩を水に溶解させ ることによって容易に得られる強アルカリ性の液 トリウム等の珪酸塩であり、これらはSiO₂/ M2O(但し、Mは前記に同じであり、以下も同様 である。) モル比が異なる種々のものが知られて いるが、水に溶解させたとき完全な溶液が得られ 45程度のものが用いられる。また、これら用い られるアルカリ金属珪酸塩としては、シリカゾル をゲル化せしめるような不純物を含有しないもの が好ましく、純度が高ければ市販工業製品で充分 である。特に安価に入手し得る高純度のモル比2 25 径のコロイダルシリカの安定化のためのアルカリ ~ 4程度の強酸ナトリウムが好ましい。

本発明のa工程に用いられる活性建酸の水性コ ロイド溶液は、溶解珪酸及び粒子径2mμ以下の珪 酸の低重合粒子が水中に共存する酸性の液であ る。この液は反応活性が高く、従つてまた不安定 30 でもあり、本発明に用いられるものとしては製造 直後のものが好ましい。上記活性珪酸の水性コロ イド溶液は、前記の如きアルカリ金属建酸塩の希 **豫水溶液からアルカリ金属イオンを除去すること** で上記アルカリ金属珪酸塩の希薄水溶液を処理す ることにより容易に得られる。

本発明のc工程に用いられる酸としては、無機 酸、有機酸のいずれでもよいが、純度の高い市販 工業製品の硫酸、塩酸、硝酸等が好ましく、特に 40 反応容器がステンレス鋼製のときは硫酸が好まし い。これら用いられる酸は2~20%程度の水溶液 であるものが更に好ましい。

本発明のd工程に用いられる微細多孔性膜は、

通常コロイド粒子の分散液の濃縮に用いられる市 版工業製品でよく、孔径として2mu以下の限外デ 過膜が好ましい。本発明のa工程~d工程には、

耐酸性及び耐アルカリ性の反応容器、強力扁拌 機、温度制御装置、定量ポンプ等を備えた通常の 製造装置を用いることができる。

作用

本発明のa工程は、珪酸の重合反応を起させて シリカの微細な総粒子を析出させた後、この核粒 d c工程により得られたシリカゾルを微細多孔 10 子の周りに更に珪酸を反応沈着させることにより シリカ粒子を成長させ、ほぼ球形の径が揃つたる ~7mu程度のシリカ粒子を水中に生成せしめる工 段である。

本発明のb工程は、a工程で得られた反応混合 である。アルカリ金属珪酸塩は、カリウム又はナ 15 液中の米反応珪酸及び未成長シリカ粒子を消失せ しめるための反応完結工程である。

本発明のc工程は、b工程で得られた反応混合 波から安定なシリカゾルをつくるための工程であ る。このc工程で行なわれる酸の添加をそれに替 るものが好ましく、通常上記モル比として1~ 20 つてa工程又はb工程で行なつたり或いはその中 間で行なうと反応混合波の安定性が失なわれ、場 合によつてはゲル化が起ることもある。 c 工程で の酸の添加によって、反応混合液中に存するアル カリを中和して塩を生成せしめると共に、所定粒 のみを残存せしめることができる。従つて、c工 程での酸の添加により、この残存アルカリと液中 シリカのモル比がSiO。/M2Oとして30~100に調 節される。

本発明のd工程は、c工程によって得られた低 濃度のシリカゾルを高濃度の安定な製品シリカゾ ルにするために、微細多孔性膜を通して水と共 に、製品シリカブル中に残存していてはゾルの安 定化に妨げとなる量のアルカリ金属イオン及び酸 により、例えば、通常の水紫型陽イオン交換樹脂 35 根を除去するための工程である。 d 工程によつで 得られたシリカゾルは安定なゾルであるから、そ のまゝ製品として前記各種用途に使用できる他、 更にこのソルには各種の変成を施すこともでき る。

> 本発明の製造法は、逐が3~7muでかつ揃つて いるコロイダルシリカ粒子からなる高濃度かつ安 定なゾルを効率よくつくるために、a工程~d工 程において更に条件を必要とする。a工程に用い られるアルカリ金属珠酸塩の水溶液は、SiOa濃

度として1.5重量%以下では液中に存するアルカ りが不足し、かゝる液に活性珪酸の水性コロイド 溶液を添加しても充分なシリカ粒子の成長が起ら ず、またSiOs濃度8重量%以上の液を用いると 多量の酸を添加するとシリカゾル中に高濃度に塩 が生成するためにゾルの安定性が低下する。塩の 濃度を低下させるためにシリカゾルを水で薄める と
d
工程
において除去すべき
水量が増大し好まし 1.5~8重量%のアルカリ金属珪酸塩水溶液が用 いられる。a工程に用いられる活性建酸の水性コ ロイド溶液は、珪酸以外の酸根を多量に含有しな い場合には雨が2以上を示すものであり、塩酸、 ルカリ金属珪酸塩との反応により塩が形成され、 反応混合液中のシリカ粒子の円滑な成長の妨げと なり易い。また活性珪酸の水性コロイド溶液の出 が5以上では、この液は安定性に乏しくなり、増 コロイド溶液は、増粘したものはシリカの核粒子 の生成及び成長に適さず、SiO₂濃度についても 通常6重量%以上のものは適当でない。SiOz機 度6重量%以上の活性珪酸のコロイド水溶液は、 換樹脂で処理することによりつくる方法によつで は、その際増粘が着るしくなり易いからである。 また、活性珪酸の水性コロイド溶液のSiOs濃度 が2重量%以下では、反応混合液中水分含量が高 生産効率が低下する。かくしてa工程には、H2 ~5、SiO₂2~6重量%の活性珪酸の永性コロイ ド溶液が用いられる。a工程におけるアルカリ金 脳珪酸塩に活性珪酸の水性コロイド溶液を添加す イダルシリカ粒子を生成させ難く、また、70°C以 上で行なうと生成したコロイダルシリカ粒子径が 8mu以上に成長し、7mu以下の径の揃つたコロイ ダルシリカ粒子からなるシリカゾルが得られな イド溶液の添加は30~65℃で行なわれる。

a 工程において、アルカリ金属珪酸塩に活性珪 酸の水性コロイド溶液を一時に又は短時間に添加 すると3mu以上の径のシリカ粒子を生成させるこ

とができず、また、生成シリカ粒子の径も揃い蛙 いので、充分な機律下に少しづつ徐々に添加する 必要がある。添加すべき活性珪酸の水性コロイド 溶液の量は、反応混合液中SiO。/M。Oモル比が c工程において添加すべき酸の量が増大し、この 5 20~40となる量である。モル比が40となるまでに 2~12時間を要する如き速度が好ましい。この活 性硅酸の水性コロイド溶液全量の添加によつて SiOx 濃度として2~6重量%の反応混合液が得 られる。反応混合液中のモル比が20以下ではcエ くない。かくしてa工程には、SiQz濃度として 10 程における添加すべき酸の量が増大し、また、モ ル比40以上では7mμ以下のシリカゾルを得難い。 上記a工程に引き続き、b工程において上記反応

混合液をやはり充分な攪拌下に30~65℃で反応を 続行させることにより、粒子径3~7mμの径の揃 硫酸等の如き他の酸を多量に含有せしめると、ア 15 つたコロイダルシリカ粒子に成長を完結させるこ とができる。この反応の完結は、0.5~2時間程 度で終了し、MID.8~10.8の液が得られる。 上記a工程とb工程の終了によつてほゝ目的と する粒径及び粒径分布を有するコロイダルシリカ 粘乃至ゲル化が起こり易い。この活性建酸の水性 20 の反応混合液が得られるが、この液は尚多量のア ルカリを含有し、この液を震縮するのみでは安定

なシリカゾルは得られない。 b工程で得られた反 広混合液には、a工程に用いられたアルカリ金属 珪酸塩に由来するアルカリが含まれ、このアルカ アルカリ金属珪酸塩の水溶液を水素型陽イオン交 25 リ当最の25~75%に相当する当量の酸をc工程に おいて添加することにより、シリカゾルの安定化 を妨害する過剰のアルカリを中和して塩に変化さ せることができる。生成した塩の濃度は600~ 3000ppm程度であるから、この塩の存在は、dエ くなり、 d 工程における除去すべき水量が増大し 30 程におけるゾルの濃縮の際ゾルのゲル化を防いで 安定化せしめる作用もする。更に、上記酸の添加 によつて、中和されないで残存するアルカリ金属 とシリカのモル比をSiO2/M2Oモル比として30 ~100に腐節することができ、3~7mµのコロイ ることを30℃以下で行なうと3mμ以上の径のコロ 35 ダルシリカ粒子の安定化に必要な上配モル比に相 当するアルカリを尚茂存せしめることができる。 添加すべき酸の濃度が高過ぎても、また一時に或 いは短時間に添加してもゲル化が起り易く、2~ 20%程度の酸を充分な攪拌下徐々に上配反応混合 い。かくしてa工程において活性珪酸の水柱コロ 幼 液に添加するのが好ましい。酸の添加後に30~65 ℃で熟成する必要があるので、上記酸の添加も ほゞ上記温度で行なうのが好ましい。c工程にお ける30~65℃での熟成は、酸の添加による中和反

広、粒径及び形状を充分な安定状態に到遠させ、

安定なゾルを形成させる作用をする。熟成はやは り充分な概律下に行なうのが好ましく、0.5~2 時間程度がよい。c工程の終了によってSiOz機 度2~6重量%の安定なシリカゾルが得られる。 しかし、このシリカゾルは、このまゝでは特殊な 5 用途を除き製品として用いることができない。こ のシリカゾルを蒸発法によって機縮すると、前記 の如く多大の熱量を要するのみならず、液中に存 在する塩の機度がゾルに増粘又はゲル化を起させ る程に高まり好ましくない。 d 工程において、倣 10 細多孔性膜を通して水を除去して濃縮すると同時 に、水の除去によつて次第にゾルの濃度は高まる ので、その安定化を妨げる過剰の酸根とアルカリ 金属イオンを除去される水と共にソルの外へ排出 させ、ゾルの安定化に要する量の酸根とアルカリ 金属イオンをゾル中に残存せしめることができ る。 c 工程終了後のシリカゾルとしてSiOz濃度 2~6重量%、SiO₂/M₂Oモル比30~100及び塩 の複度600~3000ppmは上記効率的な微細多孔性 膜による濃縮を遊成させるための要件である。 c 20 工程終了後のゾル中に上記濃度以上の塩が存在す ると、ゾルに水を加えて塩濃度を低下させながら 機縮することを要したり、或いはc工軽終了後の ゾル中の塩濃度が上配濃度以下であるときは、安 り、共に効率的でない。 d 工程における機縮に は、透析膜、逆浸透膜等も用い得るが、濃縮速度 が小さい。機縮速度の大きい限外評過膜を用いる のが好ましい。 dI鷽における濃縮は、室温~65 り、粒後3~7muのコロイダルシリカをSiOzと して15~25重量%含有し、SiO./M.Oモル比30 ~100、塩酸度300~3000ppm、pH8.5~10.0、枯 度20CP以下の安定なシリカゾルが得られる。勿 SiOzとして15重量%以下のシリカゾルも得られ る。

突旋例

寒蓝例

6 ℓのガラス製反応器にSiO₈/Na₄Oモル比3.23 の市販工業用ナトリウム水ガラスと水とを投入し てSiO₂として3.5重量%の珪酸ナトリウム水溶液 600∮を調製し、提拌下加熱して50℃に保つた。

別途、希釈達酸ナトリウム水溶液を水素型陽イオ ン交換樹脂で処理することにより、SiOz濃度3.0 重量%、PH28の常温の活性珪酸の水性コロイド 溶液4400分を調製し、適ちにこれを50℃にある反 応器中の珪酸ナトリウム水溶液中へ50℃を保ちな がら定量ポンプを用いて 6時間を要して添加して 反応視合液を生成させた。引き続きこの反応混合 液を50℃に保ちながら0.5時間加熱を続けて反応 を完結させた。こゝに得られた反応混合液は SiOa濃度3.0重量%、SiOa/NaaOモル比22.4、Pi 10.8であつた。次いで50℃のこの反応混合液に、 10重量%の硫酸水溶液43.3% を0.5時間を要して 添加した後、引き続き50°Cで1時間熟成すること によりSiO. 没度3.0重量%、硫酸ナトリウム接度 15 1270ppmSiO2/NaiOモル比39-8、PH9.73のシリ カゾルを得た。このシリカゾルのシリカ粒子径を シアーズ摘定法により測定したところ3.8muであ つた。次いで、このシリカゾルをポリサルホン製 管状観外沪過膜を使用した市販工業製品の限外沪 過装置を用いて、常温でSiOz濃度約20重量%と なるまで濃縮した。濃縮中、液は安定であり、極 めて円滑であった。得られた高濃度のゾルは、測 定の結果SiOa濃度20.6重量%、SiOa/全アルカリ Na₂Oモル比45.3、SiO₂/滴定法Na₂Oモル比 定化に不足する量の塩をゾルに補給する必要があ 25 50.2、硫酸ナトリウム農度820ppm、シアーズ滴 定法による粒子径3.8mg、米国コールター社製の 製品名Coulter N.Aの装置を用いたレーザー散 乱法による粒子径は4.3muであり、25℃の粘度 27CPであり、更に安定性について試験したとこ ℃程度で行なうことができる。d工程の終了によ 30 ろ、50℃lケ月の保存後にも、また室温でl年の 保存後にも粘度の変化が全く認められなかつた。

10

実施例1に用いられたものと同じ反応器に、 SiO₂/Na₂Oモル比3.23の市阪工業用ナトリウム 論機縮度の低い段階で終了させることにより 35 水ガラスと水を投入し、SiO≥として3.5重量%の 珪酸ナトリウム水溶液600gを調製し、攪拌下加 熱して50℃に保つた。別途、希釈珪酸ナトリウム 水裕液を水素型陽イオン交換樹脂で処理すること により、室温のSiO,濃度3.0重量%、PH2.8の活性 機件機、コンデンサー及び滴下ロートを備えた dO 珪酸の水性コロイド溶液4400gを調製した。 直ち に上記活性理験の水性コロイド溶液2200 9 を50℃ にある反応器の中の建酸ナトリウム水溶液中へ50 **℃を保ちながら定量ポンプを用いて 3時間を要し** て添加して反応混合液を生成させた。次にこの反

応退合液を50℃から60℃に0.5時間を要して昇温 し、さらに残りの活性珪酸の水性コロイド溶液 2200 9 を60℃にある反応混合液中へ60℃を保ちな がら定量ポンプを用いて3時間を嬰して添加し た。引き続きこの反応混合液を60℃保ちながら 5 定したところ6.9muであつた。 0.5時間加熱を続けて反応を完結させた。ここに 得られた反応混合液はSiO。濃度3.0焦量%SiO₂/ Na₂Oモル比22.4、PI10.2であつた。次いで、60 ℃に保った反応混合液に、10重量%の硫酸水溶液 60℃ 1 時間熟成することによりSiO₂濃度3.0重量 %硫酸ナトリウム機度1350ppm、SiO./Na.Oモ ル比41.7、P19.69のシリカゾルを得た。このシリ カゾルのシリカ粒子径をシアーズ滴定法により限 定したところ4.9muであつた。

次いで、このシリカゾルを突施例1で使用した 限外評過装置を用いて、常温でSiO。濃度約20重 量%となるまで濃縮した。濃縮中、液は安定であ り、極めて円滑であった。得られた高濃度のゾル Na₂Qモル比48.1、SiO₂/摘定法Na₂Qモル比 54.2、硫酸ナトリウム濃度850ppm、シアース滴 定法による粒子径4.9mu、実施例1記載のレーザ - 敬乱注による粒子径5.2m/25℃の粘度2.6CPで あり、更に安定性について試験したところ、50℃ 25 1ヶ月の保存にも、また窓温で1年の保存後にも 粘度の変化が全く認められなかつた。

爽施例 3

実施例1に記載の反応器を使用し、これに と水とを投入してSiOaとして、3.5重量%の珪酸 ナトリウム水溶液600分を調整し、攪拌下加熱し て60℃に保つた。別途、希釈珪酸ナトリウム水溶 液を水素型陽イオン交換樹脂で処理することによ の水性コロイド溶液4400分を調製し、直ちにこれ を60℃にある反応器の中の珪酸ナトリウム水溶液 中へ60℃を保ちながら定量ポンプを用いて 6時間 を要して添加し、反応混合液を60℃に保ちながら 0.5時間加熱を続けて反応を完結させた。こゝに 40 得られた反応混合液はSiOs濃度3.0重量%SiOs/ Na₂Oモル比22.4、州10.3であつた。次いで、60 ℃に保った反応混合波に、10重量%の硫酸水溶液 51.49を0.5時間を要して添加した後、引き続き

IZ

60℃ 1時間熟成することによりSiO.濃度3.0重量 %硫酸ナトリウム機度1470ppm、SiO。/NasOモ ル比44.8、PH9.65のシリカゾルを得た。このシリ カゾルのシリカ粒子径をシアーズ滴定法により初

次いで、このシリカゾルを実施例しで使用した 販外沪過装置を用いて、常温でSiOz濃度約25重 量%となるまで機縮した。 農縮中液は安定であ り、極めて円滑であった。得られた高濃度のゾル 46.48 を0.5時間を要して添加した後、引き続き 10 は測定の結果SiO₂25.1直量%、SiO₂/全アルカリ Na₂Oモル比52.6、SiO₂/滴定法Na₂O62.6、硫酸 ナトリウム機度1310ppm、シアーズ終定法による 粒子径6.0mg、実施例記載のレーザー散乱法によ る粒子径6.8mμ、25℃の粘度8.4CPであり、更に 15 安定性について試験したところ、50℃1ヶ月の保 存にも、また室温で1年の保存後にも粘度の変化 が全く認められなかつた。

比較例 1

実施例1における製造方法において、硫酸の添 は測定の結果SiQ:20.0重量%、SiQ:/全アルカリ 20 脚を行なわず、他は実施例1と同様にして、 SiOt3.0重量%、SiOt/NatOモル比22.4、円10.4 の熟成後のシリカプルを得た。このシリカブルの シリカ平均粒子径をシアーズ滴定法により測定し たところ4.0mgであつた。

次いで、このシリカゾルを実施例1と同様に、 SiOz濃度約20旗量%となるまで濃縮した。得ら れた高濃度のソルは測定の結果SiO₂20.1%、 SiO₂/全アルカリNa₂Oモル比29.6、SiO₂/流定 Na₂Oモル比30.2、シアーズ滴定法による粒子径 SiOz/NagOモル比3.23の市販工業用ナトリウム 30 4.0mg、実施例1記載のレーザー骸乱法による粒 子径7.1mg、25℃の粘度3.3CPであった。

> 安定性について試験したところ、50℃2日で増 粘、ゲル化が起つた。

別途、上記方法において、濃緒直前に塩濃度が り、SiOz農度3.0重量%、PHZ.8の常温の活性珪酸 35 1270ppmとなるように硫酸ナトリウムの10重量% 水溶液を加えてから濃縮することにより、塩濃度 80ppmのシリカゾルを得たが、常温放置 1 ケ月後 に増粘した。

比較例 2

実施例1における製造方法において、硫酸の添 加に際してナトリウム水ガラスに由来するアルカ リ分の全量が中和されるように、10重量%硫酸 41.09を添加し、他は実施例1と同様にして、 SiO₂29重量%、硫酸ナトリウム濃度3000ppm、

(7)

特公 平 4-55127

13

PH47の熟成後のシリカゾルを得たが、1日窓温 放置後、増むが起つた。

比較例 3

実施例3における製造方法において、加熱温度 SiO₂3.0重量%、硫酸ナトリウム機度1470ppm、 SiO₂/Na₂Oモル比44.8、PH9.80の熟成後のシリ カゾルを得た。このゾルのシリカの粒子径はシア ーズ滴定法により測定したところ7.5muであつ

実施例1記載のレーザー散乱法による平均粒子 径は8.4mgであった。

発明の効果

上配の如く、蒸発法によらないで限外沪過法に るには、適量の塩をゾル中に存在せしめておく必 要があり、また7mm以下の極小粒子径シリカゾル をつくるには、塩を存在せしめる時期として製造 過程において一旦7mg以下のコロイダルシリカ粒 14

子を生成せしめた後でなければならず、更に、 7mμ以下の極小粒子径シリカゾルをつくるには反 応混液中SiO₄/M₅Oモル比を20~40に設定し、 更にこの粒子径のゾルが安定であるためにはモル 60℃を70℃とし、他は実施例3と同様にして 5 比を30~100に高めねばならない。本発明の効果 は、上紀モル比の謝節と塩の存在効果を同時に激 足させるために反応完結後の反応混合液に酸量添 加することによつて効率的製造法を確立したこと にある。

更に、本発明の方法によって得られた高濃度の 10 極小粒子径シリカゾルは、極めて安定であり、こ れに更にアルカリ金属水酸化物、アンモニア、第 4級アンモニウム水酸化物、水溶性アミン等を加 えることによりPK10以上の強アルカリ性の安定な より効率よく濃縮して高濃度シリカゾルを製造す 15 ゾルも得られ、また、陽イオン交換樹脂で処理す ることにより用4以下の安定なブルも得られる。

このように種々に変成させたシリカゾルも、前 記用途の他各種の用途に更に性能を向上させ得る ゾルとして極めて有用である。